小麦籽粒中原型及修饰型脱氧雪腐镰刀菌烯醇的 产生规律研究

范 楷,刘 星,郭文博,张志岐,孟佳佳,杜 颖,聂冬霞*

(上海市农业科学院农产品质量标准与检测技术研究所,上海市设施园艺技术重点实验室,上海 201403)

摘要:目的研究原型脱氧雪腐镰刀菌烯醇(deoxynivalenol, DON)及其修饰型的产生规律。**方法**以小麦籽 粒为培养材料,辐照灭菌后接种禾谷镰刀菌,并分别在不同温度(10、20、30℃)和水活度(0.95、0.98 a_w)下培 养不同时间(7、14、21、28、35 d)后,运用超高效液相色谱-串联质谱检测 DON, 3-乙酰化脱氧雪腐镰刀菌烯 醇(3-acetyl-deoxynivalenol, 3-ADON), 15-乙酰化脱氧雪腐镰刀菌烯醇(15-acetyl-deoxynivalenol, 15-ADON)和 脱氧雪腐镰刀菌烯醇-3-葡萄糖苷(deoxynivalenol-3-glucoside, D3G)的产量。**结果**在所有培养条件下,原型 DON 的产量均随时间延长而增加;并于 0.98 a_w, 20 ℃下的第 35 d 达到最高值 100490.0 µg/kg; 不同培养条件 下,修饰型 DON 的生成情况各不相同, 3-ADON、15-ADON 和 D3G 分别于 0.98 a_w, 20 ℃下的第 14、28 和 35 d 达到各自产量最高值(3-ADON: 7583.5 µg/kg; 15-ADON: 592.0 µg/kg; D3G: 6806.4 µg/kg)。此外, 10 ℃下, D3G/DON 比值随时间延长先增高后降低,而 20、30 ℃下 D3G/DON 比值随时间延长呈指数下降(*r*²>0.90)。 **结论**小麦籽粒中原型和修饰型 DON 的最适产生条件均为 0.98 a_w, 20 ℃。本研究可为 DON 及其修饰型的生 物合成、日常监管、污染防控等提供理论基础和科学依据。

关键词:禾谷镰刀菌;小麦籽粒;脱氧雪腐镰刀菌烯醇;乙酰化脱氧雪腐镰刀菌烯醇;脱氧雪腐镰刀菌烯醇 -3-葡萄糖苷

Production of free and modified forms of deoxynivalenol in wheat grain

FAN Kai, LIU Xing, GUO Wen-Bo, ZHANG Zhi-Qi, MENG Jia-Jia, DU Ying, NIE Dong-Xia*

(Institute for Agro-food Standards and Testing Technology, Shanghai Key Laboratory of Protected Horticultural Technology, Shanghai Academy of Agricultural Sciences, Shanghai 201403, China)

ABSTRACT: Objective To investigate the production mechanisms of free and modified forms of deoxynivalenol (DON). **Methods** Irradiated wheat grains were inoculated artificially with *Fusarium graminearum* and then incubated at different temperatures (10, 20, 30 °C) and water activities (0.95, 0.98 a_w). After incubation of 7, 14, 21, 28 and 35 days, the production of DON, its modified forms of 3-acetyl-deoxynivalenol (3-ADON), 15-acetyl-deoxynivalenol (15-ADON) and DON-3-glucoside (D3G), were quantified by ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS). **Results** DON contents increased gradually in time dependent manner in all conditions, and the highest yield was 100490.0 µg/kg on day 35 at 20 °C and 0.98 a_w.

基金项目:上海市科技兴农重点攻关项目(G20150632)

Fund: Supported by Shanghai Agriculture Applied Technology Development Program of China (G20150632) *通讯作者: 聂冬霞, 副研究员, 主要研究方向为农产品质量安全。E-mail: niedongxia@163.com

^{*}Corresponding author: NIE Dong-Xia, Associate Professor, Institute for Agro-food Standards and Testing Technology, Shanghai Key Laboratory of Protected Horticultural Technology, Shanghai Academy of Agricultural Sciences, Shanghai 201403, China. E-mail: niedongxia@163.com

However, the highest yields of 3-ADON, 15-ADON and D3G were observed on day 24, 18 and 35 at 20 °C and 0.98 a_w (3-ADON: 7583.5 µg/kg; 15-ADON: 592.0 µg/kg; D3G: 6806.4 µg/kg), respectively. In addition, the ratio of D3G/DON increased firstly and then decreased at 10 °C, and declined gradually at 20 °C and 30 °C, which could be well described by exponential model (r^2 >0.90). **Conclusion** The optimum temperature for free and modified forms of DON production was 20 °C and the optimum water activity was 0.98 a_w . Our results could provide theoretical base and scientific foundation for biosynthesis, routine supervision, prevention and control of free and modified DON. **KEY WORDS:** *Fusarium graminearum*; wheat grain; deoxynivalenol; acetyl-deoxynivalenol; deoxynivalenol-3- glucoside

1 引 言

脱氧雪腐镰刀菌烯醇(deoxynivalenol, DON),又名呕 吐毒素 (vomitoxin),是由禾谷镰刀菌 (Fusarium graminearum)和黄色镰刀菌(Fusarium culmorum)等产生的 一种重要的单端孢霉烯族真菌毒素,广泛存在于玉米、小 麦等谷物及其制品中^[1]。DON 具有急性毒性(腹泻、呕吐、 直肠出血等)和慢性毒性(厌食、体重减轻、发育不良等),严 重威胁食品安全和人畜健康,已被联合国粮农组织和世界 卫生组织确定为最危险的食品污染物之一^[2]。

镰刀菌侵染谷物后不单产生原型 DON, 也会生成其 他衍生物,如 3-乙酰化脱氧雪腐镰刀菌烯醇 (3-acetyl-deoxynivalenol, 3-ADON)和 15-乙酰化脱氧雪腐 镰刀菌烯醇(15-acetyl-deoxynivalenol, 15-ADON)^[3]。另一方 面,出于自我保护机制,被侵染的谷物自身也会通过糖基 化、谷胱甘肽化等作用将原型 DON 转化为毒性较低的"隐 蔽型"DON(masked DON), 其中最常见的为脱氧雪腐镰刀 菌烯醇-3-葡萄糖苷(deoxynivalenol-3-glucoside, D3G)^[4]。衍 生型 DON 和隐蔽型 DON 均可称为修饰型 DON(modified DON)。多项调查发现,修饰型 DON 往往与原型 DON 共 存于谷物及谷物制品中,如Boevre 等在不同种类的谷类食 品和饲料样品中均检出 DON、3-ADON、15-ADON 和 D3G^[5]; 李凤琴等检测了我国 7 个省份的玉米、小麦样品, 发现 DON、3-ADON、15-ADON 和 D3G 的检出率分别为 61%, 25%, 35%和 38%^[6]; 本课题组前期也检测了 31 份我 国不同地区的饲料样品,发现 DON、3-ADON、15-ADON 和 D3G 的检出率分别为 74%, 58%, 42%和 55%^[7]。

修饰型 DON 不但具有较高的污染水平, 其危害同样 不容忽视, 研究表明 3-ADON 和 15-ADON 具有与原型 DON 类似的毒性, 且其在动物体内的吸收更快, 危害更大^[8]; 而 D3G 虽然自身毒性较低, 但其进入动物体内后会被水解 而释放出原型 DON, 从而也表现出同等甚至更高水平的 毒性^[9]。因此, 修饰型 DON 也越来越得到人们的关注与重 视。联合国粮农组织和世界卫生组织下的食品添加剂联合 专家委员会(Joint FAO/WHO Expert Committeeon Food Additives, JAFAC)于 2010 年提出, DON、3-ADON、 15-ADON 毒性相同,单种和总和的暂定日内最大摄入量 均不得超过1µg/(kg bw d)^[10];欧洲食品安全局(European Food Safety Authority, EFSA)下的食物链污染物小组 (CONTAM Panel)也于 2014 年提出在进行风险评估时, D3G 应和原型 DON 同样对待^[11]。因此,加强对修饰型 DON 监管,明确其在谷物中的产生规律至关重要。然而, 目前对修饰型 DON 的研究还不是很充分,其在谷物中如 何产生,受温度、湿度等环境因素的影响尚缺乏系统考察, 极大限制了后续相关工作的开展。

本研究以可发芽小麦籽粒为培养材料, 辐照灭菌后 接种禾谷镰刀菌, 采用超高效液相色谱串联质谱(ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry, UPLC-MS/MS)分析在不同培养温度、培养时 间和水活度下 DON、3-ADON、15-ADON 和 D3G 的产生 量, 探讨原型 DON 及其修饰型在不同培养条件下的产生 规律, 明确其最适产毒条件, 为真菌毒素的监管、防控等 提供理论和科学依据, 对保障食品质量安全和大众健康等 具有重要的意义。

2 材料与方法

2.1 仪器与试剂

ESS-010-03 直线电子加速器(日本 IHI公司); 5804R冷 冻离心机(德国 Eppendorf 公司); Heraguard ECO 超净台(美 国 Thermo Fisher 公司); MJP-250 霉菌培养箱(上海精宏实 验设备有限公司); SX-500 高压灭菌锅(日本 TOMY 公司); 4TE 水活度仪(美国 Aqua Lab 公司); HSC-24B 氮吹仪(上海 楚定分析仪器有限公司); ACQUITY UPLC 超高效液相色 谱仪(美国 Waters 公司); TRIPLE QUADTM 5500 三重四级 杆质谱仪(美国 AB SCIEX 公司)。

甲醇、乙腈(色谱纯, 德国 Merck 公司); 乙酸铵、 DON(100 µg/mL)、D3G(50 µg/mL)、3-ADON(100 µg/mL) 和 15-ADON(100 µg/mL)标准品(美国 Sigma-Aldrich 公司); PDA 培养基(上海源叶生物科技有限公司); PDB 培养基(北 京索莱宝科技有限公司); 实验室用水为 Milli-Q 超纯水(美 国 Millipore 公司)。

禾谷镰刀菌菌株 F4582 购自德国微生物菌种保藏中

心 DSMZ; 可发芽小麦籽粒购自上海奉贤易买得超市。

2.2 试验方法

2.2.1 小麦籽粒辐照处理

为除去细菌等微生物同时并保持籽粒的发芽活性, 将小麦籽粒置于塑料自封袋(每袋约 1.5 kg),在上海束能 辐照技术有限公司进行电子束辐照处理,剂量为10kGy。 辐照后的小麦籽粒于4℃保存备用。

2.2.2 菌株活化培养

将禾谷镰刀菌菌株 F4582 接种于 PDA 固体培养基, 28 ℃黑暗培养 7 d 后, 接种至 PDB 液体培养基中, 25 ℃下 150 r/min 震荡继续培养 5 d。取孢子液,显微镜观察孢子浓 度、用无菌水调整至10⁵个/mL、用于后续接种。 2.2.3 小麦籽粒接种培养

超净台中准确称取 50 g 辐照灭菌后的小麦籽粒于 250 mL 无菌锥形瓶中, 加入适量无菌水, 调整水活度分别 为 0.95 aw 和 0.98 aw, 并用无菌透气封口膜密封, 震荡摇匀。 每瓶接种 100 µL 禾谷镰刀菌孢子液后分别置于 10, 20 和 30 ℃恒温培养箱黑暗培养不同时间(7, 14, 21, 28 和 35 d), 每个培养条件设置3个重复。培养第一周,每天振荡锥形瓶, 使菌丝与培养基充分接触,并防止小麦籽粒凝结成块。 2.2.4 样品处理

培养结束后, 取小麦籽粒培养物于 50 ℃烘箱干燥, 粉碎混匀后准确称取2g粉碎样品于50mL离心管,加入 10 mL乙腈/水(84:16, V:V), 旋涡震荡 1 min, 浸泡 5 min 后, 超声提取1h。4000 r/min 离心10 min 后,取5 mL上清液, 在 40 ℃下氮气吹干, 1 mL 的 5 mmol/L 乙酸铵水溶液/甲醇 (80:20, V:V)溶解残渣, 涡旋 30 s, 超声 1 min, 再涡旋 30 s, 充分溶解后,适量稀释,过0.22 µm 滤膜,UPLC-MS/MS 测 定。

2.2.5 UPLC-MS/MS 检测条件

色谱柱: Agilent Poroshell 120 EC-C18 色谱柱(100 mm× 3.0 mm, 2.7 mm); 流动相: 流动相 A 为 5 mmol/L 乙酸铵溶 液, 流动相 B 为甲醇; 梯度洗脱程序: 0~1 min, 10%B; 1~ 10 min, 10%B~25%B; 10~11 min, 25%B~90%B; 11~11.5 min, 90%B; 11.5~11.6 min, 90%B~10%B; 11.6~13 min, 10%B; 流 速 0.4 mL/min; 进样量 3 µL; 柱温 40 ℃。

采用电喷雾电离源(ESI)正负离子模式同时扫描;雾 化气、辅助气均为高纯空气,碰撞气为高纯氮气;雾化气: 50 Psi; 辅助气: 50 Psi; 雾化温度: 500.0 ℃; 喷雾电压: 5500 V; 喷雾电压气帘气: 35 Psi; 碰撞气: 8 Psi; 通过多反 应监测(multiple reaction monitoring, MRM)模式对目标化 合物准确定量, DON、3-ADON、15-ADON和 D3G 的母离 子、子离子、碰撞电压等质谱参数见表1。

2.2.6 方法学验证

通过考察线性、检出限(limit of detection, LOD)和定量 限(limit of quantitation, LOQ)、回收率和精密度来评价所建 立分析方法的灵敏度、准确性和重复性。分别移取适量 DON 原型及修饰型毒素标准品溶液用乙腈配制质量浓度 为1mg/L的混合标准工作液。以不含目标毒素的小麦籽粒 为空白样品,按2.2.4操作,得到空白基质溶液。用空白基 质溶液稀释标准工作液得到 1、2、5、10、20、50、100 和 200 µg/L 浓度的基质标准溶液, 以毒素溶度为横坐标、 峰面积为纵坐标,建立4种真菌毒素的基质标准曲线并用 于样品浓度测定。以定性离子通道的 3 倍信噪比 (signal-to-noise ratio, S/N)确定目标毒素的 LOD、定量离子 通道的 10 倍信噪比确定目标毒素的 LOO。采用加标回收 试验法考察回收率和精密度。选取空白小麦籽粒样品分别 按照添加浓度 5、50 和 100 µg/kg 加入适量的标准工作液, 每个浓度选取5个平行样。按2.2.4和2.2.5处理样品和测 定浓度,回收率为测定值和理论值的百分比,日内精密度 和日间精密度分别为同一天和连续 5 d 测定结果的相对标 准偏差(relative standard deviation, RSD)。

3 结果与分析

3.1 原型及修饰型 DON 含量测定的方法学验证

方法学试验结果表明, 小麦籽粒中原型及修饰型 DON 在各自范围内线性关系良好, 相关系数(r²)均大于 0.99(表 2)。DON 的定量限为 2 µg/kg, 检出限为 1 µg/kg; 3-ADON, 15-ADON 和 D3G 的定量限均为1 µg/kg, 检出限 均为 0.5 µg/kg。加标回收试验结果表明, 4 种真菌毒素的回 收率范围为 74.81%~114.28%(n=5), 精密度(RSD)范围为 1.3%~14.4%(n=5)(表 3)。以上数据表明,采用的分析方法 灵敏、准确、可靠,满足本试验中对小麦籽粒中 DON、 3-ADON、15-ADON 和 D3G 的准确定量。标准溶液和实 际接种培养小麦籽粒中 DON、3-ADON、15-ADON 和 D3G 的 MRM 图谱如图 1 所示。

Table 1 MS/MS spectrometry parameters for DON, 3-ADON, 15-ADON and D3G									
	母离子	定量子离子	碰撞电压/eV	定性子离子	碰撞电压/eV	离子化模式			
DON	297.3	203.0	28	175.1	28	ES^{+}			
D3G	517.2	457.2	18	427.2	27	\mathbf{ES}^{-}			
3-ADON	339.1	231.2	16	203.3	19	ES^+			
15-ADON	339.2	137.1	15	261.2	16	\mathbf{ES}^+			

丰 1 DON 2 ADON 15 ADON Ⅲ D2C 的压逆会数

Table 2 linearities, LODs and LODs of DON, 3-ADON, 15-ADON and D3G in wheat grain								
	标准曲线	r^2	线性范围 /(µg/kg)	$LOD/(\mu g/kg)$	$LOQ/(\mu g/kg)$			
DON	<i>Y</i> =3652.8 <i>X</i> +22170.9	0.999	2~200	1	2			
3-ADON	<i>Y</i> =6799.0 <i>X</i> +7730.1	0.999	1~200	0.5	1			
15-ADON	<i>Y</i> =4874.7 <i>X</i> -4116.9	0.998	1~200	0.5	1			
D3G	<i>Y</i> =7094.9 <i>X</i> +14688.8	0.994	1~200	0.5	1			

表 2 小麦籽粒中 DON、3-ADON、15-ADON 和 D3G 的线性、检出限和定量限

	表 3	小麦籽粒中 DO	N 3-ADON	、15-ADON	「和 D3G 的	」加标回收率与	5精密度(<i>n=</i> 5)	
Table 3	Recoverie	es, intra- and inte	er-day precisi	ons of DON	, 3-ADON,	15-ADON and	d D3G in whea	ut grain (<i>n</i> =5)

	低添加水平(5 µg/kg)			中添加水平(50 μg/kg)			高添加水平(100 μg/kg)		
	回收率/%	日内精密度 /%	日间精密度 /%	回收率/%	日内精密度 /%	日间精密度 /%	回收率/%	日内精密度 /%	日间精密度 /%
DON	98.33	9.9	11.0	84.26	7.5	8.3	82.28	8.4	6.9
3-ADON	79.02	6.2	4.9	74.81	4.4	5.8	80.13	3.6	3.2
15-ADON	94.91	5.4	6.7	92.05	1.3	4.2	91.71	2.9	9.4
D3G	104.49	13.1	5.0	114.28	6.3	14.4	105.65	4.1	9.1



注:A:标准溶液(100 µg/L)。 图 1 DON、3-ADON、15-ADON和 D3G的 MRM 图谱 Fig.1 MRM chromatograms of DON, 3-ADON, 15-ADON and D3G



注: B: 小麦籽粒。 续图 1 DON、3-ADON、15-ADON 和 D3G 的 MRM 图谱 Fig.1 MRM chromatograms of DON, 3-ADON, 15-ADON and D3G

3.2 不同培养条件下小麦籽粒中 DON 产生情况

不同培养条件下接种小麦籽粒中 DON 的产生情况 如图 2 所示。可见,在不同水活度及温度培养下,DON 的 产量均随时间延长而增加;在同一时间点,DON 的产量 与水活度成正比,而 20 ℃时 DON 的产量比在 10 ℃和 30 ℃时更高。总之,在 0.98 a_w和 20 ℃培养条件下,小麦 籽粒中 DON 产量最高,第 35 d 可达 100490.0 µg/kg;在 0.95 a_w和 10 ℃培养条件下,DON 产量最低,第 35 d 为 9831.9 µg/kg。

3.3 不同培养条件下小麦籽粒中 3-ADON 和 15-ADON 产生情况

不同培养条件下小麦籽粒中 3-ADON 的产生情况如 图 3 所示。2 种水活度条件下, 10 ℃时, 3-ADON 的含量均 随时间延长而增加; 而 20 ℃和 30 ℃时 3-ADON 的含量均 随时间延长而先增加后降低,并分别在第 28 d 和第 14 d 到 达最高点。0.98 a_w, 20 ℃时, 3-ADON 在第 28 d 产量最高, 达到 7583.5 µg/kg。 与 3-ADON 相比, 15-ADON 在小麦籽粒中的产量较低(图 4)。在 10 ℃和 20 ℃时, 2 种水活度条件下, 15-ADON 的产量均随时间延长而增加; 而在 30 ℃时, 0.95 a_w和 0.98 a_w下, 15-ADON 的产量分别在第 21 d 和 14 d 达到最高值,随后逐渐下降。与 3-ADON 一样, 在 20 ℃、0.98 a_w下, 15-ADON 产量最高, 在第 35 d 达到 592.0 μg/kg。

3.4 不同培养条件下小麦籽粒中 D3G 产生情况

不同水活度、温度和培养时间下接种小麦籽粒中 D3G 的产生情况如图 5 所示。在 0.95 a_w、10 ℃时, D3G 含量先 逐渐升高,第 28 d 达到最高值,随后下降;而 20 ℃和 30 ℃条件下, D3G 含量均在第 7 d 即达到最高,随后随时 间增加而下降。在 0.98 a_w下, 10 ℃和 20 ℃时, D3G 含量先 升高后降低,分别于第 28 d和 14 d产量达到最高;而 30 ℃ 下, D3G 含量同样在第 7 d 最高,随后逐渐下降。同样,在 0.98 a_w, 20 ℃,培养到第 14 d的小麦籽粒中 D3G 的含量最 高,可达 6806.4 µg/kg。







图 5 不同培养温度、水活度、培养时间下 D3G 的产量(*n*=3) Fig.5 Production of D3G in different temperatures, water activities and incubation time (*n*=3)

3.5 不同培养条件下小麦籽粒中 3-ADON、 15-ADON 和 D3G占DON的比值

不同水活度、温度和培养时间下小麦籽粒中 3-ADON、 15-ADON 和 D3G 占 DON 的比值情况如图 6 所示。在不同 培养条件下, 3-ADON/DON 和 15-ADON/DON 呈现不同的 变化情况,并无统一规律。形成对比的是,在 10 ℃,2 种水 活度下,D3G/DON 比值均随时间延长先升高后降低;而 20 ℃和 30 ℃时,2 种水活度下 D3G/DON 比值均在第 7 d 即 达到最高,随后逐渐下降,至第 35 d 接近为 0;运用指数模 型模拟此条件下 D3G/DON 比值变化情况(图 7), *R*²均在 0.90 以上。因此,在 20 ℃和 30 ℃, 0.95 a_w和 0.98 a_w的培养条件 下,D3G/DON 比值随时间延长而呈指数形式下降。

4 讨 论

修饰型 DON 由于高污染水平,与原型 DON 同等甚至 更高的毒性作用,已越来越得到人们关注,成为当今世界 研究热点。为模拟 DON 侵染作物过程,保证作物自身活性, 本研究以辐照灭菌后的可发芽小麦籽粒为培养基,接种高 产毒禾谷镰刀菌株 F4582,测定不同培养条件下原型 DON 及其衍生物 3-ADON、15-ADON 和隐蔽型毒素 D3G 的生 成量,探讨小麦籽粒中修饰型 DON 的产生规律。

温度和水活度是影响原型 DON 生成的关键环境因素, 两者在真菌感染作物和产生毒素等环节中均起到至关重要 的调控作用^[12]。有研究表明,禾谷镰刀菌产生 DON 的温度 范围为 10~37 ℃,水活度范围为 0.935~0.995 a_w^[13]。本试验 中,所有条件下 DON 均可生成,而在 20 ℃、0.98 a_w时,小 麦籽粒中 DON 产生量最高,与之前研究报道 DON 在玉米 (22 ℃, 0.97 a_w)、小麦(25 ℃, 0.98 a_w)和香菇(20 ℃, 0.98 a_w) 等中的最适产生条件相似^[14-16],但不同研究中 DON 最高产 量各不相同,可能归结于各自产毒菌株种类和培养基的差异。另一方面,本试验中,在所有培养条件下 DON 的产量 均随时间延长而增加,与 Hope 等的结果一致^[15];然而崔莉 和 Ramirez 等发现在某些条件下,小麦中 DON 产量会随时 间延长先上升后下降^[17,18]。除菌株和培养基的差别外,一种 可能是本试验中观测时间较短,而多数研究中 DON 产量的 下降均发生在 35 d 后^[19]。DON 产量下降的原因还不是很清 楚,可能是由于小麦籽粒营养物质的消耗、菌丝自身老化、 抑制性代谢产物的积累以及形成新的结合物等^[20]。

与原型毒素一样,修饰型DON,包括衍生物3-ADON、 15-ADON 和隐蔽型毒素 D3G 的产生同样受到温度和水活度 的调控,其最适产生条件也均为 20 ℃、0.98 a_w; 然而,不同 毒素的具体产生情况又各不相同。目前,有关 3-ADON 和 15-ADON 在谷物中的产生规律研究还较少。本试验结果发 现,所有培养条件下,均有 3-ADON 和 15-ADON 生成,而 同样条件下 3-ADON 产量均高于 15-ADON 产量。为更好地 描述 DON 向其乙酰化衍生物转化的情况,本研究考察了不同 培养条件下3-ADON/DON和15-ADON/DON比值的变化情况; 结果并无可统一规律可被归纳, 这可能归结于 DON 乙酰化衍 生物的合成调控更为复杂。乙酰化 DON 是 DON 生物合成的 直接前体: 起始底物焦磷酸法尼酯(farnesyl pyrophosphate) 通过一系列反应生成 3, 15-diADON, 然后在 Tri8 基因编码的 去乙酰转移酶催化下形成 3-ADON 和 15-ADON, 进一步羟 基化最终生成 DON^[21]。有研究认为,出于真菌的自我保护机 制,当原型毒素产量超过一定限度时,DON 可转变回 3-ADON 和 15-ADON^[22]; 另一方面, 当禾谷镰刀菌侵染小麦 时,小麦自身的去乙酰转移酶又会将 3-ADON 和 15-ADON 的乙酰基去除而转化为原型 DON^[23]。因此, 3-ADON 和 15-ADON 的产生受到菌株自身、侵染宿主及外界环境的共同 调节,其产生规律和具体机制还需进一步深入研究。









图 7 指数模型拟合不同培养温度、水活度下小麦籽粒中 D3G/DON 比值与培养时间的关系(n=3)

Fig.7 Correlation between the D3G/DON ratio and incubation time in different temperatures and water activities (n=3)

与3-ADON和15-ADON由禾谷镰刀菌自身合成不同, 隐蔽型毒素 D3G 是由原型 DON 在植物脱毒过程中在糖基 转移酶(glucosyltransferases)作用下形成的代谢产物^[24]。目 前关于 D3G 产生规律的报道还很少, Maul 等研究发现小 麦、大麦和黑麦等发芽过程中可将 DON 转化为 D3G; 特 别在小麦中, D3G在培养前5d随时间逐渐增加, 随后趋于 停止^[25]。本试验从第7d开始检测,因此大部分培养条件 下未观测到D3G产量增加,而是在不同的时间点开始均随 时间而下降。D3G/DON 比值是反映作物将 DON 原型转化 为D3G效率的一个重要指标,与禾谷镰刀菌引起的赤霉病 发病率和病情指数显著负相关[26,27],且不同时间、区域和 种类的作物中 D3G/DON 比值均存在差异^[28]。本研究发现, 在10℃、2种水活度下D3G/DON比值均先升高后降低,而 在 20 ℃和 30 ℃下, D3G/DON 比值均在第 7 d 达到最高, 然后随时间延长而呈指数下降。D3G的生成主要受到底物 DON 产量和小麦糖基转移酶活性两者的影响,因此,20 ℃ 和 30 ℃下 D3G/DON 比值的降低可能主要由以下两方面 原因导致,一方面是由于 DON 产量随时间的增加而显著提 高,另一方面是由于小麦籽粒中负责将 DON 向 D3G 转化 的糖苷转移酶和葡萄糖底物等的逐渐消耗直至殆尽;而 10 ℃下, D3G/DON 比值的先升高后降低则可能与低温条 件下小麦发芽迟缓、糖苷转移酶的转录较慢及酶活性较低 等因素有关。

5 结 论

本研究将禾谷镰刀菌 F4582 接种于可发芽小麦籽粒,初 步探讨了不同温度、水活度和培养时间下 DON 原型及其修饰 型的产生规律。结果表明,温度、水活度和培养时间均是影响 DON、3-ADON、15-ADON和D3G生成的关键因素。在所考 察的培养环境下,4种毒素的最适产生条件均为0.98 aw、20°C, 而在低温、低水活度条件下,其产量相对较低。因此在谷物及 其制品的加工、储存和运输等过程中应尽可能的选择低温和干 燥环境,以防止毒素的生成。

参考文献

- Alizadeh A, Braber S, Akbari P, *et al.* Deoxynivalenol and its modified forms: Are there major differences? [J] Toxins, 2016, 8: 334.
- [2] 黄凯,黄明明,朱祖贤,等. 呕吐毒素毒性研究进展[J]. 饲料博览 2013, (12): 8-11.

Huang K, Huang MM, Zhu ZX, *et al.* Research progress on toxicity of DON [J]. Feed Rev, 2013, (12): 8–11.

- [3] Pestka JJ. Deoxynivalenol: Mechanisms of action, human exposure, and toxicological relevance [J]. Arch Toxicol, 2010, 84: 663–679.
- [4] Rychlik M, Humpf HU, Marko O, et al. Proposal of a comprehensive definition of modified and other forms of mycotoxins including "masked" mycotoxins [J]. Mycotoxin Res, 2014, 30: 197–205.
- [5] Boevre MD, Mavungu JDD, Landschoot S, et al. Natural occurrence of mycotoxins and their masked forms in food and feed products [J]. World

Mycotoxin J, 2012, 5: 207-219.

[6] 李凤琴,于钏钏,邵兵,等. 2007-2008 年中国谷物中隐蔽型脱氧雪腐 镰刀菌烯醇及多组分真菌毒素污染状况[J]. 中华预防医学杂志 2011, 45:57-63.

Li FQ, Yu CC, Shao B, *et al.* Nature occurrence of masked deoxynivalenol and multi-mycotoxins in cereals from China harvested in 2007 and 2008 [J]. Chin J Prev Med, 2011, 45: 57–63.

- [7] Fan Z, Bai B, Jin P, et al. Development and validation of an ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for simultaneous determination of four type B trichothecenes and masked deoxynivalenol in various feed products [J]. Molecules, 2016, 21: 747.
- [8] Kadota T, Furusawa H, Hirano S, et al. Comparative study of deoxynivalenol, 3-acetyldeoxynivalenol, and 15-acetyldeoxynivalenol on intestinal transport and IL-8 secretion in the human cell line Caco-2 [J]. Toxicol In Vitro, 2013, 27(6): 1888–1895.
- [9] 余佃贞,田野,武爱波. 食中隐蔽型真菌毒素污染的研究进展[J]. 食品安全质量检测学报 2018, 9(2): 349–354.
 Yu DZ, Tian Y, Wu AB. Research advance of masked mycotoxins contaminated in grains [J]. J Food Saf Qual, 2018, 9(2): 349–354.
- [10] JECFA, Joint FAO/WHO Expert Committee on food additives. Summary and conclusions [C]. Seventy-Second Meeting, Rome, Italy. 2010.
- [11] EFSA. Scientific opinion on the risks for human and animal health related to the presence of modified forms of certain mycotoxins in food and feed [J]. EFSA J, 2014, 12: 3916.
- [12] 蔡静平,刘新影,翟焕趁. 禾谷镰刀菌 DON 毒素生物合成调控研究进展[J]. 河南工业大学学报(自然科学版), 2016, 37: 114-119.
 Cai JP, Liu XY, Zhai HC. Progress on the regulation of DON toxin produced by Fusarium graminearum [J]. J Henan Univ Technol (Nat Sci Ed), 2016, 37: 114-119.
- [13] Czembor E, Stępień Ł, Waśkiewicz A. Effect of environmental factors on *Fusarium* species and associated mycotoxins in maize grain grown in poland [J]. PLoS One 2015, 10: e0133644.
- [14] Martins MLG, Martins HM. Influence of water activity, temperature and incubation time on the simultaneous production of deoxynivalenol and zearalenone in corn (*Zea* mays) by *Fusarium graminearum* [J]. Food Chem, 2002, 79: 315–318.
- [15] Hope R, Aldred D, Magan N. Comparison of environmental profiles for growth and deoxynivalenol production by *Fusarium* culmorum and F. graminearum on wheat grain [J]. Lett Appl Microbiol, 2005, 40: 295–300.
- [16] Han Z, Shen Y, Mavungu JDD, *et al.* Relationship between environmental conditions, TRI5 gene expression and deoxynivalenol production in stored *Lentinula edodes* infected with Fusarium graminearum [J]. World Mycotoxin J, 2018, 11: 177–186.
- [17] 崔莉,刘阳,邢福国.小麦籽粒中结合态脱氧雪腐镰刀菌烯醇毒素产 生规律研究[J].核农学报,2013,27:56-60.
 Cui L, Liu Y, Xing FG. Production of bound deoxynivalenol by Fusarium graminearum in wheat grain [J]. J Nucl Agric Sci, 2013, 27: 56-60.
- [18] Ramirez ML, Chulze S, Magan N. Temperature and water activity effects on growth and temporal deoxynivalenol production by two Argentinean strains of *Fusarium* graminearum on irradiated wheat grain [J]. Int J Food Microbiol, 2006, 106: 291–296.
- [19] Cambaza EM, Koseki S, Kawamura S. Meta-analytic review on the impact of temperature and water activity in deoxynivalenol synthesis by *Fusarium*

graminearum [J]. Food Res, 2018, 2: 443-446.

- [20] Berthiller F, Schuhmacher R, Adam G, et al. Formation, determination and significance of masked and other conjugated mycotoxins [J]. Anal Bioanal Chem, 2009, 395: 1243–1252.
- [21] 王龑,王刘庆,刘阳. 食品中主要真菌毒素生物合成途径研究进展[J]. 食品安全质量检测学报,2016,7(6):2158-2167.
 Wang Y, Wang LQ, Liu Y. Research advances on biosynthetic pathways of the common mycotoxins in food [J]. J Food Saf Qual, 2016, 7(6): 2158-2167.
- [22] 俞刚,陈利锋,柴一秋. 禾谷镰孢单端孢霉烯族毒素在小麦组织中的积累[J]. 植物病理学报, 2002, 32: 142–146.
 Yu G, Chen LF, Chai YQ. Accumulation of trichothecenes of *Fusarium* graminearum in wheat tissues [J]. Acta Phytopathol Sin, 2002, 32: 142–146.
- [23] Alexander NJ, Mccormick SP, Waalwijk C, et al. The genetic basis for 3-ADON and 15-ADON trichothecene chemotypes in fusarium [J]. Fungal Genet Biol, 2011, 48: 485–495.
- [24] Karlovsky P. Biological detoxification of the mycotoxin deoxynivalenol and its use in genetically engineered crops and feed additives [J]. Appl Microbiol Biotechnol, 2011, 91: 491–504.
- [25] Maul R, Müller C, Rieß S, *et al.* Germination induces the glucosylation of the Fusarium mycotoxin deoxynivalenol in various grains [J]. Food Chem, 2012, 131: 274–279.
- [26] Audenaert K, De Boevre M, Vanheule A, et al. Mycotoxin glucosylation in commercial wheat varieties: Impact on resistance to Fusarium graminearum under laboratory and field conditions [J]. Food Control,

2013, 34: 756-762.

- [27] Dall'Asta C, Dall'Erta A, Mantovani P, et al. Occurrence of deoxynivalenol and deoxynivalenol-3-glucoside in durum wheat [J]. World Mycotoxin J, 2013, 6: 83–91.
- [28] Lemmens M, Steiner B, Sulyok M, et al. Masked mycotoxins: Does breeding for enhanced Fusarium head blight resistance result in more deoxynivalenol-3-glucoside in new wheat varieties? [J]. World Mycotoxin J, 2016, 9: 741–754.

(责任编辑: 韩晓红)

作者简介



范 楷,助理研究员,主要研究方向 为农产品质量安全。 E-mail: fankai1983@foxmail.com



聂冬霞, 副研究员, 主要研究方向为农 产品质量安全。 E-mail: niedongxia@163.com